



在原元司(パートナー)

資格

弁理士(特定侵害訴訟業務付記)、登録番号:10271(1992年)
日本弁理士会、日本ライセンス協会 所属

学歴

BA:東京大学 工学部 合成化学科卒
卒業論文テーマ「Co錯体を触媒としたエピクロルヒドリンの不斉合成」

職歴

1979-1990 旭硝子株式会社 千葉工場勤務
1991-2007.10月 国内複数の特許事務所にて、国内及び外国の特許・意匠権利
化業務、明細書等作成指導、商標の出願などを担当
2007.11- すざく国際特許事務所 設立

業務実績

(現在受任していない顧客のものを含む)

半導体技術(薄膜プロセス、半導体回路、半導体パッケージ等)、有機発光素子、液晶表示装置、発光ダイオード、磁気ヘッド、大容量記憶装置、画像処理装置、画像形成装置、携帯電話機、各種電池および電池制御技術、自動車制御技術(ナビゲーションシステム、自動走行、盗難防止システム)、自動車生産技術(鋳造、プレス、溶接、塗装)、ハイブリッド車、電気自動車、レーダー装置、医療装置(超音波診断装置、X線診断装置、分注装置)、化学製品(トナー、写真材料、樹脂材料、組成物)、ナノテクノロジー(カーボンナノチューブ)、ビル管理技術(空調、エレベータ)、警備技術

その他活動

- ・講演活動
- ・東京大学先端科学技術センターにおいてナノテクノロジー先端科学技術研修を受講(2003年)
- ・日本弁理士会 特許委員会 委員(2004,2005,2007,2008)
- ・日本弁理士会 知財流通流動化検討委員会 委員(2006,2007)